(C) WPI / DERWENT

AN - 1984-217049 [35]

A - [001] 014 028 034 036 039 04- 05- 147 198 200 229 231 24& 27& 31- 336 38- 575 58& 583 589 59& 623 624 626 688 720

- [002] 014 028 034 036 039 04- 05- 147 198 200 229 231 24& 27& 31- 336 38- 575 58& 583 589 59& 623 624 626 688 720

AP - JP19830001005 19830106

CPY - NICF

- SANN

DC - A93 E19 L02

FS - CPI

IC - C04B13/24 ; C04B22/12 ; C04B24/12

KS - 0002 0013 0231 1279 1306 1581 1582 1588 1590 1592 1602 1604 1606 2000 2014 2585 3273 3275

MC - A10-E18 A12-R01 E10-B03B L02-D14

M3 - [01] G030 G050 G543 G553 G563 G573 H1 H100 H102 H161 H181 H4 H401 H481 H581 H582 H583 H584 H589 H8 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M231 M232 M233 M273 M280 M281 M312 M313 M321 M322 M323 M331 M332 M342 M383 M391 M392 M393 M415 M416 M510 M520 M530 M541 M620 M630 M781 M903 Q453

PA - (NICF) NIPPON CEMENT KK

- (SANN) SANYO CHEM IND LTD

->PN - JP59128250 A 19840724 DW198435 006pp

- JP1053215B B 19891113 DW198949 000pp

PR - JP19830001005 19830106

XA - C1984-091524

XIC - C04B-013/24; C04B-022/12; C04B-024/12

AB - J59128250 The reducing agent comprises a cpd. of formula

- X-((AO)nH)M

- (X is a residue obtd. by removing m active H atoms from a 1-7C aliphatic amine or a 4-7C cycloalkylamine; A is 2-3C alkylene; n is 1-10; m is 1 or 2; and n x m is 1-10).

 In the formula, polyalkyleneoxide -(AO)n- is a radom- and/or block-like adduct having ethyleneoxide/propyleneoxide molar ratio of 0-5. (I) is pref. used in combination with fluorine-type surfactant and/or silicone-type surfactant.(0/0)

IW - CEMENT SHRINK REDUCE AGENT NO ADVERSE EFFECT STRENGTH INCOMBUSTIBLE EVEN PRESENT RELATIVELY AMOUNT

IKW - CEMENT SHRINK REDUCE AGENT NO ADVERSE EFFECT STRENGTH INCOMBUSTIBLE EVEN PRESENT RELATIVELY AMOUNT

NC - 001

OPD - 1983-01-06

ORD - 1984-07-24

PAW - (NICF) NIPPON CEMENT KK

- (SANN) SANYO CHEM IND LTD

TI - Cement shrinkage reducing agent - having no adverse effects on strength and incombustibility even when present in relatively large amts.

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—128250

⑤ Int. Cl.³
C 04 B 13/24

識別記号

庁内整理番号 6542-4G ④公開 昭和59年(1984)7月24日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 6 頁)

のセメントに用いられる収縮低減剤

②特 顯 昭58-1005

②出 願 昭58(1983)1月6日

⑫発 明 者 佐藤健

習志野市谷津 1-20-48

仍発 明 者 後藤孝治

松戸市三矢小台3-7-1

⑩発 明 者 酒井公弎

京都市山科区音羽野田町1-6

@発 明 者 阿部修久

京都市左京区一乗寺塚本町45

D出 願 人 三洋化成工業株式会社

京都市東山区一橋野本町11番地

の1

切出 願 人 日本セメント株式会社

東京都千代田区大手町1丁目6

番1号

砂代 理 人 弁理士 船越康弘

明 知 審

1. 発明の名称

セメントに用いられる収縮低減剤

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 次の一般式(1)

X + (AO) n H m (1)

(式中、Xは炭素数1~7の脂肪族アミン、炭素数4~7のシクロアルキルアミンからm個の活性水素を除いた残基、Aは炭素数2~3のアルキレン基、nは1~10の数、mは1または2の数であり、n×mは1~10の数)で示される化合物よりなるセメントに用いられる収縮低減剤。

2.一般式 (1) において、Xが炭素数1~7の第1級脂肪族アミンの残基であり、mが2である特許請求の範囲第1項記載のセメントに用いられる収縮低減剤。

3. 一般式 (1) において、Xが炭素数3~5の第1級脂肪族アミンの残基である特許請求の範囲第1項または第2項記載のセメントに用いられる収縮低減熱。

4. 一般式 (1) において、 (n×m) が3~6の数である特許請求の範囲第1項、第2項または第3項のいずれかに記載のセメントに用いられる収縮低減剤。

5. 一般式 (1) において、 (AO) n で示されるポリアルキレンオキシドが、エチレンオキシドノアロビレンオキシドのモル比 0 ~ 5 となるランダム状または/およびブロック状付加体である特許請求の範囲第1項~第4項のいずれかに記載のセメントに用いられる収縮低減剤。

6. 一般式(1)において、 + A O ナ n で示されるポリアルキレンオキシドが、 エチレンオキシドノプロピレンオキシドのモル比 0 ~ 5 となるブロック状付加体である特許請求の範囲第 1 項~第 4 項のいずれかに記載のセメントに用いられる収縮低減剤。

7. 一般式 (1) で示される化合物と、フッソ 系界面活性剤または/およびシリコーン系界面活 性剤とよりなるセメントに用いられる収縮低滅剤。

8. フッソ系界面活性剤または/およびシリコ

符開昭59-128250(2)

ーン系界面活性剤が、カチオン型またはノニオン型界面活性剤である特許請求の範囲第7項記載のセメントに用いられる収縮低減剤。

、9. フッソ系界面活性剤または/およびシリコーン系界面活性剤が、ノニオン型界面活性剤である特許請求の範囲第8項記載のセメントに用いられる収縮低減剤。

3. 発明の詳細な説明

本発明はセメントに用いられる収縮低減剤に関する。

従来、セメントモルタルおよびコンクリート (以下、セメント組成物と称する。)の重大な欠点の一つとして乾燥ひび割れが発生し易いことがある。これはセメントの乾燥収縮が大きいことに起因している。そのためにセメント組成物の乾燥収縮を低減することが望まれている。

セメント組成物の乾燥収縮の低減を図るためには、 セメント組成物中にアクリルラテックス、 合成ゴムラテックスなどのラテックスを混入させる 方法が行われているが、この場合、比較的高価な ラテックスを多量(例えば、セメントに対し20~30重量が程度)に混入する必要があるので、経済上好ましくないばかりか、セメント組成物の強度が大幅に低下するという致命的欠陥が生する。 さらに、ラテックスを多量に混入することによってセメント組成物の不燃性が損なわれるという重人な欠陥も生ずる。

また近年、無機米膨脹性混和材(例えば、カルシゥムスルホアルミネート系の膨脹性混和材)が 開発されるに至ったものの本質的な乾燥収縮低減 には十分ではない。

かかる状況下で、発明者らは前述したような欠点を持たないセメントに用いられる収縮低減剤に つき鋭意検討した結果、本発明に到達した。

すなわち、本発明は一般式 (1)

X + (AO) n H m (1)

(式中、Xは炭素数1~7の脂肪族アミン、炭素数4~7のシクロアルキルアミンからm個の活性水素を除いた残萎、Aは炭素数2~3のアルキレン基、nは1~10の数、mは1または2の数であ

り、n×mは1~10の数)で示される化合物よりなるセメントに用いられる収縮低減剤、および一般式(1)で示される化合物とさらにファソ系界面活性剤または/およびシリコーン系界面活性剤を含有する、より収縮低減効果の改善されたセメントに用いられる収縮低減剤である。

できる点で好ましく、特に炭素数3~5のアルキル基またはシクロアルキル基を有する第1級脂肪族アミンが好ましい。炭素数8以上のアルキル基を有するアミンを用いると収縮低減効果が低下するのみならず、セメント組成物に空気を連行させて強度を低下させることとなり好ましくない。

特開昭59-128250 (3)

本発明の一般式 (1) の化合物の合成法は、前記アミン化合物にアルキレンオキンドを付加して得る方法が簡便であるため好ましいが、これに限定されるものではなく、例えばポリエチレングリコール (分子量 200程度) などのポリアルキレングリコールの末端基のうち1つの水酸基を三塩

化リンでクロライド化し、これを更に前配アミン 化合物と反応させる方法でも得ることができる。 上記以外にも種々の合成法があり、いずれの方法 で得られた一般式 (1) の化合物も本発明の収縮 低級剤として使用できる。

本発明の収縮低級剤は一般式 (1)で示される 化合物の一種または二種以上の混合物を必須成ら物を必須成ら物を必須成ら物の現在 として用いることで優れた収縮低減効果が得出または一種 が、これにフッソ系面括性剤または種類がある。 とり収縮低減効果が一届同し上非常に好まは かり収縮低減効果が一届同し上非常に好ませい。 となる。これら併用するフッソ系界面活性別といる シリコーン系界面活性別としては、カチオン型、いたのものがあり、これのはのかとメンセのものがより好ましい。 く、さらにノニオン型のものがより好ましい。

本発明に用いられるファソ系界面活性剤は一般 に市販されているものが使用できる。カチオン型 ファソ系界面活性剤の代表的な例としては、炭素

数5~18のパーフルオロアルキル基を疏水基とし、 これとカチオン性親水性基(例えば、第4級アン モニゥム塩基など)とを育する化合物がある。例 えば、住友スリーエム時社製のフロラードFC-13 4、大日本インキ化学的社製のメガファックドー 150 などが挙げられ、その他旭硝子師社製のサー フロンS-121 、ネオス的社製のスタージェント 300 、東北肥料爾社製のエフトップEF-123B、EF -132 などが挙げられる。ノニオン型ファン系界 面活性剤の代表的な例としては、炭素数5~18の パーフルオロアルキル基を疏水基とし、これとノ ニオン性親水性基(例えば、エチレンオキシド付 加物など)とからなる化合物がある。例えば、住 ダスリーエム姆社製のフロラー FFC-170C、大日 ポインキ化学師社製のメガファックF-142D、F -144D、F-171 、F-177 、旭硝子姆社製のサ ーフロンS-141 、ネオス関社型のスタージェン ト 200、251 、東北肥料的社製のエフトップEF-121 CF-122A EF-122B EF-122C EF-122A 3 などが挙げられる。アニオン型フッソ系界面

活性剤の代表的な例としては、炭素数5~18のパ - フルオロアルキル基を疏水基とし、これとアニ オン性親水性基(例えば、スルホン酸基、カルボ ン酸基、リン酸エステル基など)とからなる化合 物がある。これには、住友スリーエム時社製のフ ロラードFC-95、FC-98、FC-126 、FC-128 、 大日本インキ化学的社製のメガファックドー110、 F-113、F-120、F-812、F-191、旭硝 子師社製のサーフロンS-111 、S-112 、S-113 、オオス的社製のスタージェント100 、150 、 東北肥料姆社製のエフトップ EF-102 、EF-10 3、EF-112、EF-123A、EF-123Bなどが挙げら れる。上記のものの他に、カチオン型、アニオン 型、ノニオン型フッソ系界面活性剤は、ダイキン 工業的、関東電化的、Du Pont、ICI、Hoechst、 CIBA-GEIGY 各社からも市販され、これらも本発 明のフッソ系界面活性剤として使用できる.

また、本発明に用いられるシリコーン系界面否 性剤とは、ポリシロキサンを鎖水基とし、これと カチオン型親水性基(例えば、第4アンモニゥム

特別昭59-128250(4)

塩基)、ノニオン型親水性基(例えば、アルキレンオキンド付加物など)、アニオン型親水性基(例えば、硫酸エステル塩、リン酸エステル塩、カルボン酸塩など)とを有する化合物である。日本では、トーレ・シリコーン酶、信越シリコーン酶、東芝シリコーン酶などから各種のものが市販されており、本発明ではこれら種々のものを用いることができる。

本発明のセメントの収縮低減剤の使用量は、一般式(1)で示される化合物のアルキル基ののがまるのとなっても異なるるのである。では、アルキレン基の炭素数によっても異なである。使用用量が0.5 重量が未満では収縮低減効果が助金を超れるとセメントに対してもないとない。ない、2/3 以下一般では、次用性においてがしてない。またはのではいいのでは、アーのでは、で示される化合物と、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アールを使用では、アールののでは、アールのでは、アールのでは、アールのでは、アールのでは、アールのでは、アールのでは、アールのでは、アールのでは、アールを使用する。これののでは、アールを使用を使用する。これののでは、アールを使用を使用する。これのでは、アールを使用を使用する。これのでは、アールを使用を使用する。これを表し、アールを表して、アー

合物の添加量は、一般式 (1) で示される化合物はセメントに対して0.3 ~10種量%、ファソ系界面活性剤はセメント重量に対して50~500 ppm 、シリコーン系界面活性剤はセメントに対して0.05~1. 重量%である。

本発明のセメントに用いられる収縮低減剤の添加手段は、普通一般に行われているセメント混和剤の場合と同じであり、例えば混線水に予め適量の該収縮低減剤を混和しておくか、あるいはセメント、骨材、水からなる混合物の混線時に適量の本収縮低減剤を添加するなどの手段を採用することができる。

本発明のセメントに用いられる収縮低級剤は、 使用に当たって他の成分 (任意成分) と併用する ことができる。このような任意成分としては、塩 化カルシゥム、塩化ナトリゥムなどの金属塩化物、 硫酸ナトリゥムなどの金属硫酸塩、トリエタノー ルアミンなどの有機アミン等公知のセメント硬化 促進剤、アルコール類、糖類、澱粉、グリセリン、 ポリリン酸ソーダなどの公知のセメント硬化遅延

利、亜硝酸ナトリゥム、亜硝酸カルシゥムなどの 公知の鉄筋防錆剤、リグニンスルホン酸、オキシ カルボン酸、ナフタリンスルホン酸ホルマリン縮 合物、メラミンスルホン酸ホルマリン縮合物など 公知のセメント分散剤、カルボキシメチルセルレース こス・ロキシメチルセルロース、ヒドロース エチルセルロース、カルボキシメチル 酸や、アルギン酸ソーダなどの公知のセメン ト用糊剤など種々のものが挙げられる。

本発明の収縮低減剤を添加したモルタルまたはコンクリートの施工法は、従来と同じ方法でよく、コテ強り、型枠への充域、吹き付け強り、コーキングガンによる注入などの方法を取り得る。また、養生法としては気乾養生、湿空養生、水中養生、加熱促進養生(蒸気養生、オートクレーブ養生など)のいずれの方法でもよく、又これら各方法を併用してもよい。

本発明のセメントに用いられる収縮低減剤をセ メントに対して添加した場合には、無添加の場合 と比較して人幅な乾燥収縮低減が関られる。また、 セメント組成物の不燃性を損なうことも少なく、 さらには、高添加量(例えば数%程度)において もセメント組成物の火幅な強度低下を来すことが ない。

以下、実施例により本発明を説明するが、本発 明はこれに限定されるものではない。

実 施 例 1

表-1に示すアミン化合物 1 モルに、常法によりエチレンオキシド 4 モルを付加させて、本発明のセメントに用いられる収縮低減剤を得た。これらの収縮低減剤を普通ポルトランドセメントに対して純分として 3.5 重量 5201に添加して得たモルタル硬化物について、JIS A 1129のダイヤルゲージ法にて収縮率を、JIS B 5201により強度を測定し、表-1 の結果を得た。また、空気量の測定は、JIS A 1128に基づくコンクリートについて測定した。

なお、収縮率および強度を測定したモルタルの 水/セメント比は65%、砂/セメント比は200 % である。空気量を測定したコンクリートの配合は、

持周昭59-128250(5)

単位セメント量 300kg/㎡、水/セメント比60%、細骨材率44%である。普通ポルトランドセメントは日本セメント時製のものを使用した。

表-1には、セメントの収縮低減剤の出発物質…である一般式(1)のX残基を構成するアミン化合物のみを配載するが、これらは、上配配合によるモルタルまたはコンクリートに当該収縮低減剤を添加し、試験したことを示している。

表 一 1

	No.	一般式 (1) のX 部分となるアミン	収和率	×10-4	空気量	28日強度	kef/cd
L		BPJ C437 ()	288	9 I A	00	曲げ強度	圧縮強度
	1	メチルアミン	6.2	8.5	1.9	70	410
本	2	エチルアミン	6.2	8.3	1.8	72	403
桑	3	プロビルアミン	5.9	8.1	1.7	69	409
~	4	ブチルアミン	5.7	7.9	1.9	70	411
咞	5	ヘキシルアミン	5.7	8.3	2.0	67	. 409
品	6	ジエチルアミン	6.0	8.2	1.9	69	415
	7	シクロヘキシルアミン	6.6	8.7	2.2	65	404
比	8	無 添 加	14.2	16.1	1.8	67	408
較	9	オクチルアミン	7.3	10.1	4.6	49	320
91	10	ラウリルアミン	8.6	10.5	9.8	39	251

宴 海 例 3

実施例2のka13に用いた収縮低減剤を使用し、 その添加量を変えて実施例1と同様の方法によっ て試験を行い、表-3の結果を得た。

表 — 3

添加量	収縮率	×10-4	全欠量	28日強度	kgf/cd
対セメント重量%	2 8 E	9 I H	(%)	曲げ強度	圧縮強度
0	14.2	16.1	1.8	67	408
0.1	11.9	13.7	1.9	66	406
0.5	8.3	9.9	1.7	67	409
1.0	7.5	8.9	1.8	70	413
2.0	6.4	7.9	1.7	69	409
4.0	5.6	7.1	1.7	72	411
8.0	5.2	6.5	2.0	68	404
16.0	5.9	7.2	3.5	52	316

本頁以下氽白

実 施 例 2

ブチルアミンを出発物質とし、アルキレンオキシドの付加モル数を変えることにより、実施例 L と同様の方法にて各種のセメントに用いられる収縮低減剤を得た。これらを普通ポルトランドセメントに対して3.5 重量%添加し、実施例 1 と同様の手法により収縮率、空気量、強度を測定し、表-2 の結果を得た。

なお、妻-2中のBOはエチレンオキシドを、 POはプロピレンオキシドを示す。

发 一 2

	No.	一般式 (1) の -{AO}-a×a の部分	収縮率	×10-4	型火空	28日強度	kgf/cai
			2 8 E	9 I B	ශ	曲げ強度	压粉细度
	11	50 2モル付加	6.2	8.0	1.8	71	413
*	4	50 4モル付加	5.7	7.9	1.9	70	411
発	12	BO 8モル付加	6.2	8.2	2.4	65	390
991	13	PO 4モル付加	5.7	7.2	1.7	72	· 410
品品	14	BO 3モル、PO 3モル ランダム付加	5.8	7.6	1.7	72	413
pp	15	BO 3モル、PO 3モル ブロック付加	5.6	7.4	1.9	72	409
比較	16	80 16モル付加	6.8	8.4	7.2	. 44	282
ğ,	17	PO 16モル付加	7.4	9.0	3.6	52	320

実施例 2 における本発明の収縮低減剤 ho 13をセメントに対して 2.0 重量 50 用い、ファソ系界面活性剤としてフロラードPC - 170C、シリコーン系界面活性剤として SB 3746を用い、その添加量を変えて実施例 1 と同様の方法にて試験を行い、表っ5 の結果を得た。

表 一 4

			如經	×10-+	空気型	28日強度	kgí/cal
	No.		28日	9 1 B	ଓଡ	曲げ強度	圧縮接
	18	No13+メガファック F-150	5.6	7.2	1.7	68	401
本	19	N±13+フロラード FC-170C	5.1	6.5	1.8	71	412
発	20	Mo13+サーフロン S-111	5.1	6.8	1.7	71	414
明	21	No.13+ SB. 3746 *	4.8	6.3	1.6	72	420
品	22	No.13 単 独	6.4	7.9	1.7	69	409
比	23	メガファック F-150 単独	14.4	16.3	2.0	66	395
	24	フロラード PC-170C 単独	13.8	15.7	1.7	72	420
較	25	サーフロン S-111 単独	13.9	16.1	1.8	71	408
(PA)	26	SH 3746 * 单独	12.9	15.5	1.5	75	425

(注) キトーレ・シリコーン開製 ノニオン型シリコーン系界に同性剤

特開昭59-128250(6)

弗 -- 5

40 40			収縮率	×10 4	经效益	28日強度	kgí/cd
収 稲	世	球 州	28日	9 I H	(%)	曲げ独定	压缩纯度
Na.13+フリ	ມ ອ − ℃-170	•	6.2	7.7	1.7	69	410
Na13+	~	100 ppm	5.3	6.8	1.8	71	410
No.13+	* ,	300 ррп	5.0	6.4	1.7	71	409
No.13+	*	1000 ppm	4.8	6.4	1.9	70	404
No.13 + SH	3746	0.02 %	6.0	7.6	1.7	69	409
No.13+	-	0.20 %	5.0	6.3	1.5	72	416
No.13+	~	0.60 %	4.9	6.3	1.5	72	414
No.13+	~	2.00 %	5.5	6.5	2.0	71	408